# Badania TGA/DTA/MS w obojętnej i utleniającej atmosferze gazowej dla gamy nanoproszków azotku galu GaN

# MARIUSZ DRYGAŚ,<sup>1</sup> JERZY F. JANIK,<sup>1\*</sup> SWIETŁANA STELMAKH,<sup>2</sup> **STANISŁAW GIERLOTKA**,<sup>2</sup>**ROBERT T. PAINE**<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza; Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków <sup>2</sup>Instytut Wysokich Ciśnień PAN; ul. Sokołowska 29/37, 01-0142 Warszawa <sup>3</sup>Department of Chemistry, University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131, USA <sup>\*</sup>Tel.: (012) 617 2577; E-mail: janikj@agh.edu.pl Webpage: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~zamawin/zesp jfj.html

**WSTĘP** - Przebieg i wynik procesu spiekania nanoproszków GaN oraz powstawania nanoceramiki GaN w warunkach HT-HP zależą m.in. od rozwinięcia powierzchni wewnętrznej i jej funkcyjności, w konsekwencji determinujących np. adsorpcję różnych gazów (reakcyjnych i poreakcyjnych) i realny charakter powierzchni proszków. Biorąc powyższe pod uwagę, przeprowadzono pomiary TGA/DTA/MS - badania termograwimetryczne skojarzone ze spektroskopią masową dla wydzielających się gazów w czasie ogrzewania różnych proszków GaN w atmosferze gazu obojętnego helu (próbki 1-6; He) oraz w atmosferze utleniającej syntetycznego powietrza (próbki 1-4; Air). Użycie helu powinno dodatkowo dostarczyć danych nt. odporności termicznej nano-GaN w tych warunkach, zaś powietrza - o podatności azotku na utlenianie.

# WARUNKI POMIAROWE i OZNACZENIA PRÓBEK

Badania TGA/DTA przeprowadzono w aparacie STA-SDT 2960 f-my TA-Instruments z analizą jakościową gazowych produktów reakcji za pomocą kwadrupolowego spektrometru masowego firmy Balzers w następujących warunkach: jednorazowe tygielki z wysokogatunkowego Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, hel o czystości UHP 5N, syntetyczne powietrze  $N_2/O_2$ =80/20 o czystości składników UHP 5N, masa próbki - 50-80 mg, wstępne przepłukiwanie gazem zamkniętego układu pomiarowego w temperaturze 30 °C przez jedną godzinę, realny zakres pomiarowy - 40-1100 °C, szybkość grzania w tym zakresie z prędkością 10 °C/min, detekcja m/e w zakresie 12-80.

Próbka nr 1 - proszek z metody anaerobowej; piroliza: temp. 975 °C, czas 4 h, atm. NH<sub>3</sub>

Odnośnie spiekania nano-GaN patrz poster pt. "Spiekanie proszków nanokrystalicznych bez rozrostu ziarna na przykładzie azotku galu", S. Gierlotka et al.

Synteza anaerobowa - J. F. Janik, R. L. Wells: "Gallium Imide, {Ga(NH)<sub>3/2</sub>}, a New Polymeric Precursor for Gallium Nitride Powders", Chem. Mater., <u>8</u> (1996), 2708.

Synteza aerozolowa - a) G. L. Wood, E. A. Pruss, R. T. Paine: "Aerosol-Assisted Vapor Phase Synthesis of Gallium Nitride Powder", Chem. Mater., <u>13</u> (2001), 12; b) J. F. Janik, M. Drygaś, S. Stelmakh, E. Grzanka, B. Pałosz, R. T. Paine: "Tuning Aerosol-Assisted Vapor Phase" Processing Towards Low Oxygen GaN Powders", phys. stat. sol. (a) 203 (6) (2006), 1301.

wykryte

na etapie

 $H_2O$ ,

C) NH<sub>3</sub>

C)  $CO_2$ , NH<sub>3</sub>

 $H_2O, CO_2$ 

 $H_2O, NH_2$ 

500 °C)

CO<sub>2</sub> (200-

H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub> 500-520

poczatku wyrazneg

500-520 700-720

przyrosti

masy

[°C]

800-820

700-720

860-880

przyrost

[°C]

680-700

700-720

krzywej

[°C]

930

820

860

1050

DTA, Tox

[% wag.]

(teoretycznie 11.9 % wag.)

11.5

10.1

10.0

11.9

etapie

NO<sub>2</sub>, NO

NO<sub>2</sub>, NO,

 $CO_2, H_2O$ 

NO,  $H_2O$ 

 $H_2O$ 

Próbka nr 2 - proszek z metody anaerobowej; piroliza: temp. 700 °C, czas 4 h, atm. NH<sub>3</sub> Próbka nr 3 - proszek z metody aerozolowej; piroliza: temp. 975 °C, czas 6 h, atm. NH<sub>3</sub> Próbka nr 4 - proszek z azotkującej konwersji Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; piroliza: temp. 975 °C, czas 12 h, atm. NH<sub>3</sub> Próbka nr 5 - proszek z metody aerozolowej, tj. próbka nr 3 dodatkowo płukana w roztworze HF, 20 h Próbka nr 6 - proszek z metody anaerobowej, tj. próbka nr 2 dodatkowo ewakuowana w 300 °C, 1 h Przeprowadzono również referencyjny pomiar w atmosferze helowej dla pustego tygielka. Pomiar ten powinien dostarczyć danych nt. zawartości resztkowych zanieczyszczeń gazowych w helu, czyli dotyczących parametrycznego tła wyników.

#### Tabela 1

	Ubytek masy	Gazy wykryte na	Przyrost masy	Gazy wykryte na etapie	Tabela 2		
Próbka	[% wag.] w temp. (< T <sub>1</sub> )	etapie ubytku masy	[% wag.] w zakresie temp. T <sub>2</sub> -T <sub>maks</sub>	przyrostu masy		Próbka	Ubyt mas
1-He <i>imidkowa</i>	0.1 (< 400 °C)	H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , HN(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	0.3 (700 <b>-1050</b> °C)	NO (400-800 °C), N <sub>2</sub> (z rozpadu GaN)			w ten (< T
2-He imidkowa	0.7 (< 400 °C)	H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , HN(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	0.1 (600- <b>1020</b> °C)	NO (400-800 °C), CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> (z rozpadu GaN)		1-air <i>imidkowa</i>	0.2 (< 450
3-He aerozolowa	1.1 (< 500 °C)	H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , NO	0.2 (500- <b>1020</b> °C)	NO (400-800 °C), N <sub>2</sub> (z rozpadu GaN)		2-air <i>imidkowa</i>	1.1 (< 450
4-He <i>z Ga</i> <sub>2</sub> <i>O</i> <sub>3</sub>	< 0.1 (< 400 °C)	H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , NO (300-500 °C)	1.3 (500 <b>-1000</b> °С)	N <sub>2</sub> (z rozpadu GaN)		3-air <i>aerozolowa</i>	1.1 (< 500
5-He aerozolowa	3.2 (< 350 °C)	H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub>	0.2 (700- <b>1020</b> °C)	NO (500-800 °C), N <sub>2</sub> (z rozpadu GaN), CO <sub>2</sub>		4-air <i>z Ga</i> 2O3	0.1 (< 300
6-He imidkowa	0.8 (< 300 °C)	H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , HN(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Trend ubytku masy (rozpad: 850- <b>1020</b> °C)	NO (500-800 °C), CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> (z rozpadu GaN)			

### **DYSKUSJA WYNIKÓW**







Wszystkie materiały GaN wykazywały od początku cyklu ogrzewania w He spadek masy, od kilku dziesiętnych do ponad trzech procent wagowych, związany z ulatnianiem się produktów lotnych(Tabela 1, wykresy z lewej). W charakterystycznej temperaturze T<sub>maks</sub> zachodził szybki, skokowy rozkład GaN (Ga + 1/2N<sub>2</sub>). Oszacowane z wykresów temperatury T<sub>maks</sub> próbek mieściły się w przedziale 1000-1050 °C.

Podobnie jak w przypadku atmosfery He, *zmiany masy w atmosferze* powietrza związane najpierw były z jej spadkiem w temperaturach <300-500 °C (wydzielanie się składników lotnych) z następującym potem w wyższych temperaturach zdarzeniem skokowego utlenienia/spalenia próbki do Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, co odbiło się na wyraźnym wtedy wzroście masy (Tabela 2, wykresy z prawej). Temperatury spalania GaN różnią się znacznie pomiędzy sobą, zawierając się w zakresie 820-1050 °C.







W Tabeli 1 powyżej ukazane są zmiany masy, charakterystyczne temperatury oraz zidentyfikowane składniki lotne, wydzielające się podczas ogrzewania próbek nanoproszkowego GaN w atmosferze przepływającego helu; T<sub>1</sub> - oszacowana temperatura, do której następuje wyraźny ubytek masy,  $T_2$  - oszacowana temperatura, od której następuje wyraźny przyrost masy (dla 6-He jest to temperatura początku rozkładu GaN), T<sub>maks</sub> - temperatura początku wyraźnego rozkładu GaN.

W Tabeli 2 powyżej zawarte są zmiany masy, charakterystyczne temperatury oraz zidentyfikowane składniki lotne, wydzielające się podczas ogrzewania próbek nanoproszkowego GaN w atmosferze przepływającego powietrza (syntetycznego); T<sub>1</sub> oszacowana temperatura, do której następuje wyraźny ubytek masy,  $T_{ox}$  - temperatura szybkiego utleniania/spalania, odpowiadająca maksimum piku na krzywej DTA.



TGA ---- DTA



Zmiany zawartości H<sub>2</sub>O (m/e=18), He







Zmiany zawartości NH<sub>3</sub> (m/e=15 i

(m/e=38, C-N-C), He

m/e=17), He

## **WNIOSKI**

W podsumowaniu dla atmosfery He - z reguły próbki proszkowego GaN zawierają szereg zaadsorbowanych składników gazowych - H<sub>2</sub>O,  $CO_2$ ,  $NH_3$ ,  $O_2$ ,  $HN(CH_3)_2$  (niektóre,)  $N_2$  - jako pozostałości z syntezy bądź nabytych w czasie poprocesowej manipulacji w atmosferze powietrza. Niektóre wydzielane składniki gazowe mogą być efektem wtórnych reakcji zaadsorbowanych molekuł z azotkiem galu (amina, NO) lub ich rozkładu (np.  $NH_3$  z deaminacji powierzchniowych grup - $NH_2$  i =NH), zachodzących w podwyższonych temperaturach. Pewne substancje ulegają chemisorpcji na powierzchni ziaren GaN, na przykład H<sub>2</sub>O, i dopiero z trudem, zapewne na drodze termicznego krakingu, pirolizują z wydzieleniem ubocznych produktów lotnych, zmieniając przy tym chemiczny charakter powierzchni.

W podsumowaniu dla atmosfery syntetycznego powietrza ogrzewanie próbek w takiej atmosferze gazowej powoduje najpierw desorpcję gazów H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> i NH<sub>3</sub> w zakresie niższych temperatur, tj. <300-500 °C. Wolne, zapewne powierzchniowe utlenianie ziaren zaczyna się w temp. 500-700 °C, zaś wyraźne utlenianie/spalanie w temp. 820-1050 °C - to drugie bardzo zależne od rodzaju/reaktywności proszku i związane z powstawaniem gazowego NO<sub>2</sub>.



Zmiany zawartości  $H_2O$  (m/e=18), powietrze

Zmiany zawartości  $CO_2$  (m/e=44), powietrze

Zmiany zawartości  $NO_2$  (m/e=30), powietrze

Praca finansowana była z grantu badawczego MNiSW/KBN nr 3 T08D 043 26.